07

Влияние ультразвуковой обработки на энергетический спектр электронных ловушек монокристаллов *n*-GaAs

© Ф.С. Габибов ¹, Е.М. Зобов ¹, М.Е. Зобов ¹, С.П. Крамынин ¹, Е.Г. Пашук ², Ш.А. Халилов ²

¹ Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала ² Дагестанский государственный университет, Махачкала E-mail: zem_07@mail.ru

Поступило в Редакцию 13 апреля 2014 г.

Изучено влияние ультразвуковой обработки на фото-, термоэлектрические свойства монокристаллов *n*-GaAs, обусловленных электронными ловушками. Впервые показано, что ультразвуковая обработка приводит к изменению спектров фотопроводимости и термостимулированного тока в *n*-GaAs. Обсуждается возможный механизм воздействия ультразвуковой обработки на энергетический спектр электронных ловушек.

Важнейшие свойства полупроводниковых материалов и структур на их основе определяются наличием в кристаллах собственных и примесных точечных дефектов и их комплексов, играющих роль центров захвата (ловушек) и рекомбинации носителей заряда [1]. Для создания эффективных преобразователей солнечного излучения на основе широкодоступных полупроводниковых материалов необходимо разработать новые технологии инженерии дефектов, которые позволят эффективно управлять КПД и спектральным диапазоном фоточувствительности преобразователей.

Арсенид галлия обладает уникальными фотоэлектрическими свойствами, что позволило разработать на его основе приемники видимого и инфракрасного света и преобразователи солнечной энергии [2]. Однако, как и в других полупроводниковых материалах, в кристаллах GaAs при внешних воздействиях (температура, свет [3], электрическое поле, радиация и т. д.) протекают процессы, приводящие к изменению их фотоэлектрических свойств. В силу сложности физико-химических

9

процессов, протекающих с участием неравновесных носителей заряда и дефектов кристаллической решетки, механизмы деградации GaAs до конца не раскрыты. Следует отметить, что на формирование фотоэлектрических свойств оказывает влияние и неоднородное распределение по объему кристалла структурных, примесных дефектов их комплексов, порождающих макроскопические электрические и упругие поля. Последние способны влиять на процессы дрейфа, захвата и рекомбинации носителей заряда. Внешние воздействия способны изменять характер взаимодействия точечных и ассоциированных дефектов с внутренними электрическими и упругими полями кристаллической решетки полупроводника, что в свою очередь может сопровождаться процессами как распада комплексов, так и генерации новых дефектно-примесных ассоциатов. Поэтому исследования, направленные на установление роли внешних электрических и упругих полей на энергетический спектр электронных состояний, обусловленных дефектно-примесными центрами, являются актуальными.

Цель данной работы — исследование влияния ультразвукового воздействия на энергетический спектр электронных ловушек монокристаллов *n*-GaAs.

Исследованы специально нелегированные (с концентрацией фоновой примеси $N < 10^{15} \text{ cm}^{-3}$) монокристаллы GaAs *n*-типа, имеющие при комнатной температуре удельное сопротивление $\sim 10^{10} \Omega \cdot \text{сm}$. Кристаллы с такими характеристиками используются для изготовления не только фотоэлементов [2], но и детекторов ядерного и рентгеновского излучения [4,5]. Размеры исследованных образцов $3 \times 2 \times 1$ mm.

Воздействие ультразвуковых колебаний на монокристалл GaAs осуществлялось с помощью вибратора на основе пьезоэлемента (ПЭ) (рис. 1) в форме тонкого диска диаметром D = 28 mm и толщиной h = 1.1 mm из пьезокерамики ТБК-3, совершающего радиальные (контурные) колебания [6]. Выбор такого способа воздействия обусловлен тем, что для данной моды колебаний деформация практически одномерная (радиальная), а амплитуда относительной деформации (A_0) почти одинакова в разных точках поверхности.

Блок-схема установки для ультразвуковой обработки кристаллов, представленная на рис. 1, содержит генератор гармонического сигнала АНР-1105 с частотной модуляцией I, усилитель мощности 2, дифференциальный усилитель 3, фазовый детектор 4 и мостовую схему возбуждения ПЭ (C1, R1, R2). Дифференциальный усилитель и фазовый детектор



Рис. 1. Блок-схема установки для ультразвуковой обработки кристаллов.

образуют контур фазовой автоподстройки частоты генератора (ФАПЧ). Мостовая схема возбуждения выбрана для обеспечения максимальной и стабильной амплитуды колебаний ПЭ в течение эксперимента методом ФАПЧ [7]. Для контроля режима воздействия напряжение на ПЭ измеряется вольтметром B3-38 5, а ток записывается в компьютер 6 с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 7.

Дифференциальный усилитель собран на быстродействующем операционном усилителе, фазовый детектор состоит из сдвоенного компаратора напряжений, логического элемента и фильтра нижних частот [8], усилитель мощности представляет собой истоковый повторитель на двух мощных комплементарных полевых транзисторах, собранный по обычной схеме [8]. В качестве АЦП использовали АЦП/ЦАП 14/2 [9].

Амплитуда относительной деформации пьезоэлемента A_0 может быть рассчитана по соотношению, полученному аналогично хорошо известной формуле Маркса [10]:

$$A_0 = \frac{2S_{11}I_p}{\pi^2 D^2 d_{31}f_0} = K_p I_p,\tag{1}$$

где S_{11} — модуль упругой податливости, d_{31} — пьезоэлектрический модуль, f_0 — резонансная частота, I_p — ток, протекающий через ПЭ при резонансе. Входящие в (1) параметры ПЭ были определены экспериментально по стандартной методике "резонанса-антирезонанса" [10].

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) ПЭ были измерены с помощью компьютерного измерителя АЧХ на базе АЦП/ЦАП 14/2. Полученное таким образом значение $K_p = 0.0012$. При токе $I_p \sim 2$ А ПЭ разрушались, по этой причине максимальный I_p был ограничен значением 0.5 А и интервал A_0 составил $10^{-6}-6 \cdot 10^{-4}$. Наибольшую трудность в реализации данной методики ультразвукового воздействия вызывает стабилизация температуры образца. Для этого образец приклеивался к поверхности вибратора в точке r = 7 mm с помощью клея БФ6 и помещался в термостат, в котором он обдувался потоком воздуха. Стабилизация тока через ПЭ с помощью ФАПЧ позволила поддерживать температуру образца постоянной в пределах 1°C. Монокристалл арсенида галлия подвергался УЗ-воздействию на частоте 111.5 kHz в течение 124 min при напряжении на ПЭ $U_p = 8$ V, токе $I_p = 0.28$ A и температуре 42°C. После воздействия он снимался с вибратора путем выдержки в этиловом спирте.

Фотопроводимость (ФП) монокристаллов GaAs до и после ультразвуковой обработки исследовалась в спектральном диапазоне $hv \approx 0.4-1.8$ eV методом синхронного детектирования при напряжениях на образцах в области линейности вольт-амперных характеристик "темнового" тока (V = 5 - 15 V). Контакты к образцам были получены вплавлением индия к наибольшим граням кристалла. Регистрация сигналов ФП на частоте модуляции осуществлялась селективным нановольтметром UNIPAN-233. Измерения "темновой" проводимости и спектров термостимулированного тока (TCT) и ФП проводились в температурном диапазоне T = 90-350 K.

Спектры ФП монокристаллов GaAs, измеренные при 295 и 90 К представлены на рис. 2. Они имеют сложную структуру. Полоса ФП с максимумом в области $hv_{max} \cong 1.0 \text{ eV}$ и красной границей $hv_{ir} \cong 0.76 \text{ eV}$ (на рис. 2 спектр I и I') обычно приписывается характерным для GaAs электронным ловушкам EL2-центрам. По оценкам различных авторов глубина уровня этой электронной ловушки колеблется в пределах $E_c - (0.72 - 0.85) \text{ eV}$ [1–4]. Данная ловушка в GaAs контролирует не только генерационно-рекомбинационные процессы, но и процессы переноса носителей заряда в детекторах ядерного излучения [4].

"Визитной карточкой" EL2-центра является его способность переходить в метастабильное состояние EL2*. Переход EL2 \rightarrow EL2* в результате облучения образцов GaAs светом из области примесного



Рис. 2. Спектры фотопроводимости монокристаллов GaAs: a — при T = 295 K; b — при T = 90 K; l, l' — исходные образцы; 2, 2' — после обработки ультразвуком.

Ф.С. Габибов, Е.М. Зобов...

поглощения ($hv \cong 1.1-1.25 \text{ eV}$) или "белым" светом при температуре T < 130 сопровождается уменьшением интенсивности фотопроводимости, фотоемкости, люминесценции и сигнала ЭПР [3–9]. Трансформация $EL2 \rightarrow EL2^*$, по мнению Баграева Н.Т. [14], связана с переходом атома As из галлиевого узла в тетраэдрическое междоузлие, что должно сопровождаться перестройкой энергетического спектра электронных состояний, локализованного в запрещенной зоне GaAs.

С целью выяснения стабильности EL2-центров, ответственных за фотопроводимость монокристаллов *n*-GaAs в нашем случае (рис. 2, спектр *1* и *1'*), были проведены эксперименты по охлаждению образцов от комнатных до низких (90 K) температур при освещении как интегральным светом лампы накаливания, так и монохроматическим светом $hv \cong 1.15 \text{ eV}$. Уменьшения величины фоточувствительности и спектрального состава фотопроводимости не обнаружено. Следовательно, в исследованных нами монокристаллах центры фоточувствительности, которые мы связываем с электронными ловушками EL2, не способны к трансформации EL2 \rightarrow EL2^{*}.

Исследования температурной зависимости "темнового" тока (кривая 1) и термостимулированного тока (кривые 2, 3 на рис. 3) обнаруживают присутствие в кристаллах n-GaAs не только EL-2, которая вследствие ее термической ионизации проявляется в температурном диапазоне $T > 250 \, \text{K}$, но и более мелких электронных ловушек. Термическая ионизация последних происходит в температурном диапазоне T < 250 K. Оценка их характеристических параметров показывает, что в энергетическом спектре электронных состояний им соответствуют уровни в интервале энергий $E_c = 0.1 - 0.5 \, \text{eV}$. Данные ловушки, несмотря на свою донорную природу, имеют малые сечения захвата электронов $S_t \cong 10^{-18} - 10^{-23} \, \mathrm{cm}^2$, вследствие чего процессы повторного захвата электронов на них затруднены. Скорее всего, эти ловушки имеют и малое сечение захвата фотона и поэтому не проявляются на спектрах ФП, а следовательно, могут быть отнесены к центрам захвата β-типа [1].

Электронные ловушки с уровнями в интервале энергий $E_c = 0.1 - 0.5 \text{ eV}$ наблюдались в GaAs многими авторами. Бланк и др. [20] предположили, что пики TCT в температурном диапазоне 100 - 250 K обусловлены "спаренными и неспаренными дефектами".



Рис. 3. Температурная зависимость "темнового" тока (1) и спектры TCT в монокристаллах *n*-GaAs до (3) и после их обработки ультразвуком (2).

Сравнительный анализ спектров ФП и ТСТ монокристаллов *n*-GaAs до и после их ультразвуковой обработки позволил установить следующие закономерности:

— ультразвуковая обработка приводит к понижению фоточувствительности кристаллов при *T* = 295 K (рис. 2) как в собственной, так и в примесной области поглощения света;

— при $T \cong 90 \,\mathrm{K}$ полоса примесной $\Phi \Pi$ с $h v_{\text{max}} \approx 1.0 \,\mathrm{eV}$ расщепляется на две узкие хорошо разрешенные полосы $h v_{\text{max}} \approx 0.95 \,\mathrm{eV}$ и $h v_{\text{max}} \approx 1.125 \,\mathrm{eV}$ с минимумом $h v_{\text{min}} \approx 1.025 \,\mathrm{eV}$ (рис. 2, *b*, спектр 2);

— ультразвуковая обработка приводит к изменению энергетического спектра электронных ловушек β -типа (рис. 3, ср. кривые 3 и 2).

Возвращаясь к EL-2 центрам, следует отметить, что физикохимическая природа этого центра однозначно не установлена. Авторы обзорной работы [13] отмечают взаимосвязь EL2-центра с антиструктурным дефектом As_{Ga}^{0} , который может входить в состав комплексов

As_{Ga}As_i [19], As_{Ga}As_{Ga} [21] или более сложных кластеров из атомов мышьяка [21]. Модель авторов [22] привлекательна тем, что она позволяет объяснить наличие в GaAs семейства близко расположенных уровней EL2-центра, глубина залегания которого обычно колеблется в пределах $E_c = 0.72 - 0.86$ eV. В работе [12] допускается связь этой ловушки с комплексом, в который входит As_{Ga}⁰ и какой-то точечный дефект или примесь.

Если исходить из ассоциативной физико-химической природы EL2-центра, то следует предположить, что ультразвуковая обработка монокристаллов *n*-GaAs в нашем случае приводит к частичному распаду комплексов, связанных с антиструктурными дефектами, частичному изменению спектра электронных состояний ловушек, вследствие чего полоса $\Phi\Pi$ с $hv_{\rm max} \approx 1.0$ eV (рис. 2, *b*, спектр 2') "расщепляется" на две полосы.

Ультразвуковая обработка кристаллов GaAs приводит к трансформации спектра электронных состояний, ответственных не только за фотопроводимость монокристаллов *n*-GaAs, но и за ту часть энергетического спектра, которая обусловлена ловушками β -типа (ср. кривые 3 и 2 на рис. 3).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что ультразвуковая обработка (f = 111.5 KHz в течение 124 min при напряжении на ПЭ $U_p = 8$ V, токе $I_p = 0.28$ A и температуре 42°C) приводит к изменению структуры энергетического спектра электронных состояний ловушек, роль которых играют дефектно-примесные состояния кристаллической решетки *n*-GaAs, что позволяет управлять фото- и термоэлектрическими свойствами данного материала.

Данную работу авторы посвящают памяти ушедшего из жизни старшего товарища и коллеги Габибова Фазиля Сейфулаевича.

Список литературы

- [1] *Рывкин С.М.* Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М.: Физматлит, 1963. 494 с.
- [2] Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. Л.: Наука, 1989. 310 с.
- [3] Габибов Ф.С., Зобов Е.М. // Неорганические материалы. 2013. Т. 49. № 8. С. 810–813.

- [4] Вербицкая Е.М., Еремин В.К., Иванов А.М. и др. // ФТП. 2004. Т. 38. В. 4. С. 490–497.
- [5] Ахмедулин Р.А., Дворянкин В.Ф., Дикаев Ю.М., Кудряшов А.А. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 1. С. 34–37.
- [6] Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультраакустике / Пер. с англ. Под ред. А.В. Шубникова и С.Н. Ржевкина. М.: ИЛ, 1952. 447 с.
- [7] Донской А.В., Келлер О.К., Кратыш Г.С. Ультразвуковые электротехнологические установки. 2-е изд. Л.: Энергоиздат, 1982. 208 с.
- [8] *Хоровиц П., Хилл У.* Искусство схемотехники: В 3 т. Т. 3 / Пер. с англ. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Мир, 1993. 367 с.
- [9] Проспект изделий компании "Электронные технологии и метрологические системы" (http://www.zetlab.ru).
- [10] Marx J. // Rev. Sci. Instr. 1951. V. 22. N 7. P. 503-509.
- [11] Шарапов В.М., Мусиенко В.П., Шарапова Е.В. Пьезоэлектрические датчики / Под ред. В.М. Шарапова. М.: Техносфера, 2006. 623 с.
- [12] Литвинова М.Б. // ФТП. 2004. Т. 38. В. 1. С. 44-48.
- [13] Георгобиани А.Н., Тигиняну И.М. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 3–15.
- [14] Баграев Н.Т. // ЖЭТФ. 1991. Т. 100. В. 4(10). С. 1378–1391.
- [15] Hoon Young Cho, Eun Kyu Kim, Suk-Ki Min // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 14. P. 10376–10379.
- [16] Manasreh M.O., Fiacher D.W., Mitchel W.C. // Phys. St. Sol. B. 1989. V. 154. N 11. P. 11–41.
- [17] Vicent G., Bois D., Chantre A. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53. N 5. P. 3645-3649.
- [18] Wagner J., Van Vechten J.A. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. P. 1330–1339.
- [19] Stievenard D., Van Bardeleben H.J. // Rev. Phys. Appl. 1988. V. 23. N 5. P. 803–807.
- [20] Blanc J., Bube R.Y., Weisberg L.R. // J. Phys. Chem. Solids. 1964. V. 25. P. 225.
- [21] Meyer B.K., Spaeth J.-M. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1985. V. 18. N 4. P. L99– L103.
- [22] Ikoma T., Mochizuki Ya. // Japan. J. Appl. Phys. 1985. V. 24. N 12. P. L935– L937.